

ICS 31.020  
L 95  
备案号:700—1997

**SJ**

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 11131—1997

---

# 蒸发镀膜设备基本参数系列

Basic parameter series of  
evaporation plating equipment

1997-09-03 发布

1998-01-01 实施

---

中华人民共和国电子工业部 发布

# 前 言

本标准是 SJ 1098—77《高真空蒸发设备参数系列》、SJ 1099—77《超高真空蒸发设备参数系列》合并的修订版。

本版本对前版两项标准的重要技术内容改变如下：

改变了标准名称；

根据蒸发镀膜设备的用途和发展，对基本参数项目和数值作了补充和调整；

取消了电极对数、离子轰击、工作架转速、真空系统配置等辅助性和可变动性参数。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准起草单位：成都南光实业股份有限公司。

本标准起草人：陈华先、谭丽、康开丽。